

尊敬的各位同仁：  
你们好！

2014 年留德华人化学化工学会（GCCCD）学术年会将于 2014 年 10 月 4 - 5 日在柏林 NH Berlin Alexanderplatz 酒店举行。在发布了第一轮通知以后，收到了广大学生学者的踊跃报名。现在大会还有少量参会名额，请有意参加的朋友于 9 月 19 日之前尽快完成在线注册 (<http://www.tc.uni-koeln.de/GCCCD2014/registration.html>)。如果您想申请在大会上作报告或展示海报，请您务必于 9 月 12 日之前将您的摘要及简历一并提交到：  
info@gcccd-ev.de

本届年会的主题为：化学与工业-Chemistry and Industry。大会的学术会议将围绕化学、化工等相关领域的热门话题展开讨论；同时，大会的工业论坛环节将有知名德国化学企业的代表，如 BASF, Sigma-Aldrich 和大家共同探讨化学工业近些年的变化及就业前景。除此以外，大会的“最佳海报奖”和第一届“留德华人化学化工学会青年化学奖”也将在此次大会上揭晓。

本次年会一如既往的得到了中国驻德国大使馆教育处的大力支持。

此外，学会的新网站也于近期上线，欢迎大家访问：[www.gcccd-ev.de](http://www.gcccd-ev.de)

此致  
敬礼

留德华人化学化工学会 2014 年会组委会  
2014 年 9 月 1 日